# NOVEL FLUORINE-CONTAINING AROMATIC DIAMINE AND PRODUCTION

Publication number: JP1246247 **Publication date:** 

1989-10-02

Inventor:

MARUTA TOSHIMICHI; FUKUI AKIHIRO

**Applicant:** 

CENTRAL GLASS CO LTD

Classification:

C07C213/02; C07C217/90; C08G69/40; C08G69/42: - international:

C08G73/10; C08G73/14; B01J23/44; C07B61/00; C07C213/00; C07C217/00; C08G69/00; C08G73/00; B01J23/44; C07B61/00; (IPC1-7): C07C89/00; C07C93/14; C08G69/40; C08G69/42; C08G73/10;

C08G73/14

- european:

Application number: JP19870301783 19871130 Priority number(s): JP19870301783 19871130

Report a data error here

#### Abstract of JP1246247

**NEW MATERIAL: A fluorine-containing** aromatic diamine shown by formula I (RI and R2 are 1-10C perfluoroalkyl or H and a case wherein R1=R2=H is omitted). EXAMPLE:2,2-Bis[(4-amino-2 trifluoromethylphenoxy)phenyl] hexafluoropropane. USE:Useful as a basic component of polyimide, polyamide, etc. A polymer obtained from the diamine has excellent heat resistance, can improve water vapor resistance and reduce permittivity and is extremely useful. PREPARATION:2,2-Bis(4hydroxyphenyl)hexafluoropropane is condensed with a nitrobenzene shown by formula II (X is halogen) in an aprotic solvent in the presence of a base to give a dinitro compound shown by formula III. Then the compound shown by formula III is reduced to give a compound shown by formula I.

$$\begin{array}{c|c}
R, & CF_{g} & R, \\
R_{g} & CF_{g} & CF_{g} & R_{g}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R, & R_{g} & R_$$

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-246247

fint. Cl. *	識別記号	庁内整理番号		④公開	平成1年(19	989)10月2日
C 07 C 93/14 89/00		7457 — 4 H 7457 — 4 H				
// C 08 G 69/40 69/42 73/10	NSP NSN NTF	B -7038-4 J A -7038-4 J 8830-4 J				-
73/14	1 0 1 NT J	8830-4 J	審査請求	未請求	発明の数 2	(全5頁)

**図発明の名称** 新規な含フツ素芳香族ジアミンおよびその製造方法

②特 頤 昭62-301783

②出 願 昭62(1987)11月30日

⑫発 明 者 丸 田 順 道 埼玉県川越市大字今福1672-1-516

⑩発 明 者 福 井 章 博 埼玉県上福岡市南台 1 - 6 - 8

⑪出 願 人 セントラル硝子株式会 山口県宇部市大字沖宇部5253番地

社

⑭代 理 人 弁理士 坂本 栄一

#### 明細書

1. 発明の名称

新規な含フッ素芳香族ジアミンおよびその製造 方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一股式

(式中、 $R_{\mu}$ 、 $R_{\mu}$ は炭素数 $1\sim10$ のパーフルオロアルキル基または水素であって、 $R_{\mu}=R_{\mu}=H$ でない)で表わされる新規な合う素芳香族ジアミン・

(2) 2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフ ルオロブロバンと一般式

(式中、 R<sub>1</sub>. R<sub>2</sub>は一般式(I) の場合と同じ意味 であって X はハロゲン原子である)で表わされる ニトロペンゼン類を非プロトン性溶媒中、塩 甚の 存在下で組合させて一及式

$$\begin{array}{c|c}
R, & CF_3 \\
NO_2 & C \\
CF_3 & C \\
CF_4 & C \\
CF_5 & C \\
CF_6 & C \\
CF_7 & C \\
CF_8 & C \\$$

(式中、 R, , R, は一般式 ( ! ) の場合と同じ意味である) で表わされるジニトロ化合物を得. ついで退元することを特徴とする一般式

$$\begin{array}{c|c}
R_{z} & CF_{z} & CF_{z} \\
R_{z} & CF_{z} & R_{z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{z} & R_{z} & R_{z} \\
CF_{z} & R_{z}
\end{array}$$

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は炭素数1~10のパーフルオロアルキル基または水素であって、 $R_1=R_2=H$ でない)で表わされる新規な含フッ素芳香族ジアミンの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木苑明は、新規な含フッ素芳香族ジアミンに関 するものである。

ジアミンは稲瓜合高分子材料のモノマーとして

#### 特開平1-246247(2)

#### [ 従来技術]

従来、パーフルオロアルキル芸を**立**換基として 有する含フッ業芳香族ジアミンについては知られ ていない。

#### [問題点を解決するための手段]

本発明は、ポリイミド、ポリアミド、などの塩 基成分として有用な化合物について検討の結果パーフルオロアルキル盐を置換基として有する新規 な含フッ素香族ジアミンを得、本発明に至った。

# (式中、 R, 、 R2は一吸式( II ) の場合と同じである)で表わされるジニトロ化合物を過元することにより得ることができる。

ここで用いられるニトロベンゼン類(8)は、4-ハロゲノー2ーパーフルオロアルキルニトロベンゼン、4-ハロゲノー3 - パーフルオロアルキルコアルキルニトロベンゼン、4-ハロゲノー2、5-ビスパーフルオロアルキルニトロベンゼンであって。具体のには4-クロロー3 - ノナフルオロブチルニトロベンゼン、4-クロロー2 - トリフルオロブチルニトロベンゼン、4-クロロー2 - トリフルオロブチルニトロベンゼン、4-クロロー2 - - ノナフルオロブチルコトロベンゼン、4-クロロー2 - - 5-ビストリフルオロメチルニトロベンゼン等が例示できる。使用量は、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパンに対して1.05~1.2倍モルであることが好ましい。

使用される塩 悲としては、アルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、水素化物などであって、具体的には水酸化ナトリウム、水酸化カリウ

すなわち本発明は、一股式

$$\underset{R_{\star}}{\text{HN}} = \underbrace{\bigcirc}_{\text{CF}_{\star}} - 0 \quad = \underbrace{\bigcirc}_{\text{CF}_{\star}} - \underbrace{\bigcirc}_{\text{CF}_{\star}} - 0 \quad = \underbrace{\bigcirc}_{\text{CF}_{\star}} - \text{NII}_{\perp} \quad ( \text{ I } )$$

(式中、 R, 、 R, は炭素数 1~10のパーフルオロアルキル基または水素であって、 R, = R₂= Hでない)で扱わされる新規な含フッ素芳香族ジアミンであり、このものは、2.2 ~ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパンを塩基の存在下に一般式

(式中、 R, R は炭素数1-10のパーフルオロアルキル 
基又は水素であって R, = R₂= 日でなく、 X はハロゲン原子である)で表わされるニトロベンゼン類と非プロトン性溶媒中で結合させて得られる一般式

ム、水酸化リチウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム、 水素化ナトリウムなどが例示できる。塩基の量は 2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオ ロプロパンに対して1~5 倍当量好ましくは1-3 倍 当量である。

使用される非プロトン性極性溶媒としては、アミド、スルホキシド、スルホン、ニトリルなどであって、具体的にはN-メチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルスルホン、スルホラン、1-メチル-2-ピロリジノン、ベンゾニトリルなどが例示できる。溶媒の登は原料に対して1-10重量倍が用いられる。

反応方法としては、塩基として水酸化物を用いる場合には、水が生成するため、2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロブロバンと、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン等の溶媒を仕込み、2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロバンのアルカリ金属塩を

# 特開平1-246247(3)

割性し、生する水を溶媒との共沸組合物として除去したのち、溶媒を非プロトン性極性溶媒に突換し、ニトロペンゼン類と超合させる方法と、塩基として水酸化物以外を用いる場合には、2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロアンには、ホアロペンゼン類と、塩基、非プロトン性循環すべてを仕込み1段で縮合を行わせる2通りの方法がある。

反応温度は100~150°C で好ましくは120~140°C である。

また反応時間は1~2時間で十分である。

反応終了後、塩盐、生成したハロゲン化アルカリを除去し、反応液中に水を加えるとジニトロ化合物が得られる。

このジニトロ化合物を接触還元により、目的の ・新規ジアミンを合成する。

還元反応の溶媒としてはジニトロ化合物が可溶で原料、生成物に不活性なものであれば限定されるものではなく、アルコール類、エーテル類、エステル類で、具体的にはメタノール、エタノール、

エーテル、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、酢 酸ブチル等が挙げられる。

触媒としては、一般に接触還元に用いられる金属触媒を用いればよく、工業的にはパラジウム触媒を使用するのが好ましい。使用量はジニトロ化合物に対して0.1-5重量%である。

反応温度は40~100°Cの範囲が好ましく、反応圧は4~10kg/alの範囲が好ましい。

反応は、原料、触媒、溶媒を仕込み、所定の温度で撹拌下で水素を導入して反応を行う。反応の 終点は水素吸収量によって決定できる。

反応終了後、触媒を口別し、溶媒を留去すると 目的の新規ジアミンが得られる。

以下、実施例により本発明を詳細に説明する。 実施例 1

温度計、撹拌器、冷却管を備えた 500 in ℓ 四ッロフラスコに2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン67.2g(0.2 モル)、4-クロロ-5-トリフルオロメチルニトロベンゼン108.g(0.48モル)、炎酸カリウム67.2g、N.

Nジメチルアセトアミド 300m & を仕込み、約1時間で130°C まで昇温させた。このままの温度で1時間反応させた。 監温まで冷却後、 K C1、 K 2 C O 3 等を口別した。 口液を損拌しながら 200m e の水を加えジニトロ化合物を折出させ、 口別しメタノールで洗浄後、 乾燥して、 2.2-ビス [(4-ニトロー2ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパンの 黄色結晶を得た。収量121.3 g (収率84.9%)、 純度97.8% (HPLC)、 a. P172.0~173.7°C、

''F ner 、δ CFCl 3 - 62.19 ppm(S.6F, - CF 3 )

- 64.43 ppm(S.6F, + )

- 64.43 ppm(S.6F, + )

この2.2-ビス [(4-エトロー 2 ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン104g (0.14モル)、5% Pd/ C1g.酢酸エチル200gを1 & SUS加圧反応器に仕込み、所定量の水素が消費されるまで2時間反応を行った。室温まで冷却後、触媒を口別し、溶媒を留去して、2.2-ビス [(4-アミノー2 ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパンの

#### 実施例 2

温度計、撹拌器、冷却管を備えた50m e 四ッロフラスコに2.2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロアロバン3.36g (0.01 モル)、4-クロロー2ートリフルオロメチルニトロベンゼン5.4g (0.024 モル)、皮酸カリウム3.36g、N N い が とりまずルアセトアミド15m e を仕込み、約1 時間反応させた。室温まで冷却後、K C1、K 2 C O 3 等を口別した。口液を撹拌しながら50m e の水を加えると、ジニトロ化合物は油状物となったの水をデカンテーションによって除き、ジニトロの水をデカンテーションによって除き、ジニトロの水をがまずカンテーションによって除き、ジニトロの水をでが、シェチルエーテルに溶解し、硫酸マグネシウムを加え1 嗅乾燥を行った。エーテルを留去してウムを加ま1 嗅乾燥を得た。純度79.4%(HPLC) 塩化メチレン/ n ヘキサン=1/1 でカラム

## 特開平1-246247(4)

クロマトグラフにより2.2-ビス ((4-ニトロー 3 ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル へキサフルオロプロパンのワックス状物を得た。収益5.0g(収率70.2%) 純皮94.2%(HPLC)

''F ner 、δ CFCl<sub>3</sub> ~ 59.78 ppm(S,6F, - CF<sub>3</sub>)

- 63.43 ppm(S,6F, + )

- 65.43 ppm(S,6F, + )

この化合物の赤外吸収スペクトルを第1 図に示した。上記、2.2-ビス [(4-ニトロー3ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル ] ヘキサフルオロアロバン5.0g (0.007 モル) 5 % Pd/C 0.01g、酢酸エチル10g を50m & S U S 耐圧反応器に仕込み、所定量の水素が消費されるまで約 3 時間反応を行った。室温まで冷却後、触媒を口別し、溶媒を留去して、2.2-ビス [(4-アミノー3ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル ] ヘキサフルオロブロバンの黄色ファクス状物を得た。

収益4.35g (収率95.0%)、純度94.6%(HPLC)、

"F ner 、δ CFC1 <sub>3</sub> = -62.64 ppe(5,6F, - CF<sub>3</sub> ) -63.53 ppe(5,6F, - CF<sub>3</sub> ) なお、このものの赤外吸収スペクトルを第2図に 示した。

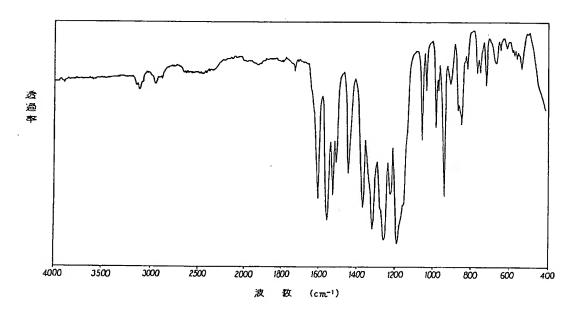
#### [発明の効果]

本発明の前規な含フッ素 芳香族 ジアミンはポリイミド、ポリアミド等の塩基成分として 優れたものであり、これにより得られる重合体は、耐熱性に優れ、耐湿性の向上、誘電率の低下をはかることができる 極めて 有用なものである。

特許出頭人 セントラル硝子株式会社

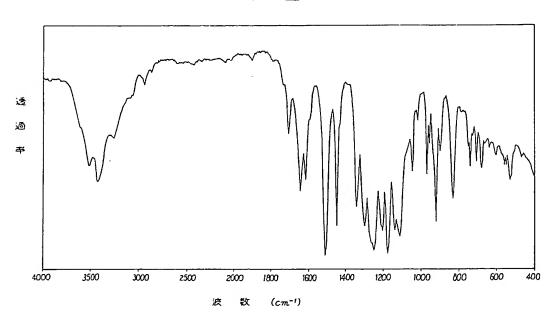
代理人 弃理士 坂本栄一





特開平1-246247(5)

# 第2図



## 手統補正營(方式)

平成元年5月/0日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殿



- 1. 単件の要示
  - 昭和62年特許別第301783号
- 2. 発明の名称

新規な合フッ素芳香族ジアミンおよびその製造方法

3. 植正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 山口県宇部市大字冲宇部5253番地

名称 (220)セントラル硝子株式会社

代妥者 和 田 角 平

# 4. 代理人

住所 東京部杉並区堀ノ内一丁目 8 卷3-607 号 郵便番号 1 6 6 電話(03)311-0665.

氏名 (7098) 弁理士 坂 本 栄 一

5. 補正命令の日付

発送日:平成1年4月25日

#### 6. 補正の対象

(i) 明細書の「図面の簡単な説明」の項目およびそ の内容

#### 7. 補正の内容

明細醇の第12頁第8行の「----である。」の次に行を変えて次の文章を挿入する。

# 「4.図面の簡単な説明

第1図は本発明化合物の製造中間体であるニトロ化物の赤外吸収スペクトルを示す。また第2図は本発明化合物の赤外吸収スペクトルを示す。」

$$H_{2N} \longrightarrow R \longrightarrow NH_{2} + H \longrightarrow C \longrightarrow Ar \longrightarrow C \longrightarrow H$$

$$-H_{2O} \longrightarrow R \longrightarrow N \longrightarrow CH \longrightarrow Ar \longrightarrow CH \longrightarrow R$$

$$R : \longrightarrow -CF_{3} \longrightarrow CF_{3}$$

$$Ar : \longrightarrow -CF_{3} \longrightarrow CF_{3} \longrightarrow CF_{3}$$

$$Ar : \longrightarrow -CF_{3} \longrightarrow CF_{3} \longrightarrow CF_{3}$$

$$Ar : \longrightarrow -CF_{3} \longrightarrow CF_{3} \longrightarrow CF$$

# ·

6. 含フッ素ポリベンゾアゾール類

高強度高弾性率を有する線状複素環ポリマーが、プリント版や LSI 用層間絶縁膜素材として 再び注目されている<sup>501, 511</sup>。ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾオキサゾールの含フッ素体が 初めて合成されたのは 1970 年である (式(9))<sup>521</sup>。その熱安定性はペルフルオロアルキレン鎖 のないフッ素の非置換体と比べていくらか劣る。

へキサフルオロイソプロピリデン基を有する可溶性の含フッ素ポリベンゾイミダゾールが, 2,2-ビス(3,4-ジアミノフェニル) - 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパンと 2,2-ビス(4-カルボキシフェニル) - 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパンのジフェニルエステルとの溶融重縮合反応によって合成されている $(式(10))^{SI}$ 。

ナフタレン環を有する含フッ素ポリベンゾイミダゾールが、ヘキサフルオロイソプロピリデン基を有するナフタレンテトラカルボン酸二無水物から合成されている(式(11))≒。このポリマーの軟化温度、分解温度はそれぞれ460℃、490℃である。

2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパンの求核性が低いために、カルボン酸ジクロリドとの反応からは、従来法によって高分子量のポリ(o-ヒドロキシアミド)(ポリベンゾオキサゾールの前駆体)を得ることはできない。N,O-トリメチルシリル化合物を用いた二段階反応により、含フッ素ポリベンゾオキサゾールの高分子量体が初めて合成されている(式(12))55。ポリ(o-ヒドロキシアミド)は多くの汎用溶媒に溶解し、強靱なフィルムを与える。ポリベンゾオキサゾールのガラス転移温度は260~325℃、10%重

量減少温度は530~560℃(窒素下)と、高い耐熱性を有する。

ベンゾオキサゾール環によって活性化されたジフロリドからは, 芳香族求核置換重合により, 非プロトン性極性溶媒に可溶で溶融可能な含フッ素ポリベンゾオキサゾールの高重合体が得られている(式(13))561。そのガラス転移温度, 分解開始温度はそれぞれ 241 ~ 291 ℃, 500 ~ 510 ℃である。この反応を利用して末端にアミノ基を導入した含フッ素ベンゾオキサゾールオリゴマーが合成され, ブロック共重合体へ誘導されている(式(14))571.581。

$$F = \begin{pmatrix} C_{F_{3}} & C_{F_{3}}$$

最近,縮合剤兼溶媒に五酸化リン/メタンスルホン酸混合物またはポリリン酸を用いる直接 重縮合反応により、一連の含フッ素ポリベンゾイミダゾール(式(15))<sup>50</sup>、ポリベンゾオキサゾ ール<sup>n</sup>、ポリベンゾビスチアゾール(式(16))<sup>50</sup>の高分子量体が合成されている。

これらのヘキサフルオロイソプロビリデン基を有するポリマーはいずれも非晶性で、一部の

ポリマーはクロロホルム,テトラヒドロフランなどの汎用溶媒にも溶解し,強靱なフィルムを与える。ガラス転移温度はポリベンゾイミダゾールで330℃,ポリベンゾオキサゾールで295℃,ポリベンゾビスチアゾールで327℃,5%重量減少温度はいずれも500℃以上(空気中)であり,イソフタル酸,テレフタル酸から誘導されるフッ素の非置換体<sup>61)、62</sup>に匹敵する。テトラフルオロ-p-フェニレン構造を有するポリベンゾビスチアゾールは高結晶性で,濃硫酸中でネマチック液晶を形成する。

# 7. その他の含フッ素芳香族系ポリマー

もっとも重要なポリカーボネートは 2,2 – ビス (4 – ヒドロキシフェニル) プロパン (ビスフェノール A) から誘導される。代表的なエンジニアリングプラスチックの一つであり、耐熱性、耐衝撃性、高屈折率、透明性、自己消火性などの優れた特性を併せもつ 50 を 51 。含フッ素ポリカーボネートが、2,2 – ビス (4 – ヒドロキシフェニル) – 1,1,1,3,3,3 – ヘキサフルオロプロパン (ビスフェノール AF) から初めて合成されたのは 1981 年である 50 。フッ素含量の広く異なる含フッ素ポリカーボネートが、ビスフェノール AF/ビスフェノール A 混合物とトリクロロメチル=クロロホルメートから液ー液二相系界面重縮合反応により合成され、その物性がフッ素含量と関連づけて詳しく報告されている (式 (17)) 60 。

この含フッ素体はビスフェノール A ポリカーボネートの溶解する溶媒に加えて、アセトン、酢酸エチルなどの汎用溶媒にも溶解する。フッ素含量が増すにしたがい、水に対する平衡接触角  $(84 \sim 91^\circ$ , 空気中、 $25 \, \mathbb{C}$ )が大きくなる。ガラス転移温度  $(149 \sim 169 \, \mathbb{C})$ 、 $10 \, \%$ 重量減少温度  $(429 \sim 460 \, \mathbb{C})$ 、空気中)、 $500 \, \mathbb{C}$ での重量残存率  $(37 \sim 57 \, \%)$  も著しく上昇する。ビスフェ